# Гистерезис магнитосопротивления гранулярного высокотемпературного сверхпроводника YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> в слабых магнитных полях

© В.В. Деревянко, Т.В. Сухарева, В.А. Финкель

Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" НАН Украины, 61108 Харьков, Украина e-mail: finkel@kipt.kharkov.ua

(Поступило в Редакцию 28 мая 2007 г.)

Изучено поперечное магнитосопротивление керамических образцов высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>~6.95</sub> при температуре T = 77.3 К при повышении напряженности внешнего магнитного поля  $H_{\text{ext}}$  от нуля до ~ 500 Oe  $\left(\frac{\Delta \rho^+}{\rho_{273 \text{ K}}}\right)$  и последующим понижении  $H_{\text{ext}}$  от ~ 500 Oe до нуля  $\left(\frac{\Delta \rho^-}{\rho_{273 \text{ K}}}\right)$  при различных значениях плотности транспортного тока: от  $j/j_c \sim 0.01$  до  $j/j_c \sim 0.99$ , где  $j_c -$  критическая плотность тока в нулевом магнитном поле. Установлено, что полевая зависимость магнитосопротивления ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>~6.95</sub> носит явно выраженный гистерезисный характер, причем значение  $\frac{\Delta \rho^+}{\rho_{273 \text{ K}}} - \frac{\Delta \rho^-}{\rho_{273 \text{ K}}}$  растет при увеличении  $j/j_c$ . С ростом  $j/j_c$  понижаются значения эффективных критических полей джозефсоновских "слабых связей" (weak links)  $H_{c2J}$  и нижних критических полей сверхпроводящих гранул  $H_{c1A}$ , при росте  $H_{\text{ext}}$  критические поля ниже, чем при понижении  $H_{\text{ext}}$ :  $H_{c2J}^+ < H_{c2J}^-$ 

PACS: 74.72.Bk, 74.25.Fy, 74.25.Ha

### Введение

05

Изучение явления магнитосопротивления высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), т.е. зависимости относительного электросопротивления,  $\frac{\Delta\rho}{\rho}$  ( $\rho$  сопротивление в нормальном состоянии), от величины приложенного магнитного поля,  $H_{\rm ext}$ , началось после открытия явления вчсокотемпературной сверхпроводимости [1]. При этом в широком диапазоне магнитных полей неоднократно наблюдался эффект гистерезиса магнитосопротивления, т.е. необратимости зависимостей  $\frac{\Delta\rho}{\rho}(H_{\rm ext})$  для монокристаллических, пленочных и гранулярных (керамических) образцов различных ВТСП при повышении и понижении внешнего магнитного поля  $H_{\rm ext}$  (см., например, [2–14]). Изучение гистерезиса магнитосопротивления ВТСП представляет большой научный и практический интерес в силу двух обстоятельств:

1) на основе данных о гистерезисе магнитосопротивления ВТСП возможно развитие представлений о динамике проникновения магнитного поля в джозефсоновские "слабые связи" (wead links) и сверхпроводящие гранулы, о захвате магнитного потока, о критических магнитных полях и токах "слабых связей" и сверхпроводящих гранул и т.п.;

2) разработка получивших в последнее время широкое распространение сенсоров слабых магнитных полей, действие которых основано на измерениях величины эффекта магнитосопротивления ВТСП (см., например, [11,15–20]), требует получения достоверной информации как о характере зависимостей  $\frac{\Delta \rho}{\rho}(H_{ext})$ , так и о границах областей применения подобных сенсоров. Проведенное нами ранее [21] исследование поперечного (вектор напряженности электрического поля **E** (или вектор тока **I**) перпендикулярен вектору напряженности внешнего магнитного поля  $\mathbf{H}_{\text{ext}}$  ( $\mathbf{I} \perp \mathbf{H}_{\text{ext}}$ )) и продольного ( $\mathbf{I} \parallel \mathbf{H}_{\text{ext}}$ ) магнитосопротивления керамических образцов высокотемпературного сверхпроводника YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> в слабых внешних магнитных полях ( $T = 77.3 \text{ K} < T_c$ ,  $0 \leq H_{\text{ext}} \leq 500 \text{ Oe}$ ) позволило обнаружить и надежно интерпретировать ряд эффектов в поведении полевых зависимостей магнитосопротивления, связанных с проникновением магнитного поля в сверхпроводящие гранулы и джозефсоновские "слабые связи":

1) появление отличного от нуля магнитосопротивления в поле полного проникновения вихрей Джозефсона в "слабые связи" ВТСП  $H_{ext} \ge H_{c2I}$ ;

2) появление точек перегиба на кривых  $\frac{\Delta \rho}{\rho}(H_{\text{ext}})$ , связанное с началом проникновения вихрей Абрикосова в сверхпроводящие гранулы в поле  $H_{\text{ext}} = H_{c1A}$ ;

3) наличие сильной зависимости эффективных значений критических полей<sup>1</sup> "слабых связей"  $H_{c2J}$  от силы транспортного тока и менее существенной — от взаимной ориентации векторов I и  $\mathbf{H}_{ext}$ ;

4) наличие относительно слабой зависимости эффективных значений критических полей сверхпроводящих гранул  $H_{c1A}$  как от силы транспортного тока, так и от взаимной ориентации векторов I и  $\mathbf{H}_{ext}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Очевидно, что речь может идти не об изменении истинных значений критических "слабых связей" и сверхпроводящих гранул под действием транспортного тока, а лишь об изменении значений напряженности внешнего магнитного поля  $H_{\rm ext}$ , при которых наблюдаются особенности зависимостей  $\frac{\Delta \rho}{\rho}(H_{\rm ext})$ .

Целью настоящей работы является изучение гистерезиса поперечного магнитосопротивления ( $\mathbf{I} \perp \mathbf{H}_{ext}$ ) керамических образцов ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  при постоянной температуре T = 77.3 К. Суть проводимых экспериментов заключалась в измерении магнитосопротивления образцов ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  при повышении напряженности внешнего магнитного поля от нуля до  $H_{ext} = H_{ext}^{max} \sim 500$  Ое и при последующем понижении  $H_{ext}$  до нулевого значения в широком диапазоне значений плотности транспортного тока  $\sim 0.01 < j/j_c < 0.99$ .

# 1. Образцы и методика эксперимента

Объектами исследования служили образцы ВТСП состава  $YBa_2Cu_3O_{\sim 6.95}$ , синтезированные "стандартной" керамической технологии (см., например, [22]). Размеры исследуемых образцов составляли  $\sim 3 \times 2 \times 20$  mm. Токовые и потенциальные наносились серебряные контакты при помощи проводящего клея на основе серебра. Для аттестации образцов использовались методы рентгеноструктурного резистивных и магнитных анализа, измерений критической температуры перехода в сверхпроводящее состояние  $T_c$ , измерений критических токов  $I_c$ .

Исследуемые образцы были практически однофазными. На рентгенограммах наблюдалась слабая кристаллографическая текстура, близкая к текстуре базисной плоскости (001) орторомбической решетки ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, формирующаяся, как известно [23], на стадии одноосного прессования порошков, предшествующей заключительной операции синтеза — спеканию в окислительной атмосфере. Для всех образцов температура середины сверхпроводящего перехода,  $T_c^{\frac{1}{2}}$ , составляла 92.6 К [24], ширина перехода  $\Delta T_c = 0.4$  К, удельное электросопротивление  $\rho_{273 \text{ K}} \sim 4000 \,\mu\Omega$  сm, значение критической плотности тока  $j_c \sim 40 \,\text{A/cm}^2 \,(T = 77.3 \,\text{K}, H_{\text{ext}} = 0).$ 

Для снятия V-H-характеристик при I = const на базе ЭВМ была разработана специальная установка [25], состоящая из блока управления током источника магнитного поля (соленоида)  $I_{\text{sol}}$  и блока управления измерительным (транспортным) током  $I_{\text{meas}}$ , протекающим через образец. Наполненный жидким азотом сосуд Дьюара помещался в соленоид.

Все измерения производились в автоматическом режиме [21,24–27]: при постоянной величине транспортного тока  $I = I_{\text{meas}}$  ток через соленоид  $I_{\text{sol}}$  плавно увеличивался со скоростью, соответствующей скорости изменения напряженности магнитного поля  $\frac{dH_{\text{ext}}}{d\tau} \sim 1-2 \text{ Oe/s}$ , до определенной величины, соответствующей значению максимальной напряженности магнитного поля  $H_{\text{ext}}^{\text{max}} \sim 500 \text{ Oe}$ , а затем уменьшался до нуля приблизительно с той же скоростью. Полученная информация в виде зависимостей  $\rho(H_{\text{ext}})$  при I = const записывалась в память ЭВМ. Погрешность в измерениях относительного магнитосопротивления  $\frac{\Delta \rho}{\rho}(H_{\text{ext}})$  не превышала 10<sup>-2</sup>%. Затем образец нагревался до T > T<sub>c</sub>, задавалось следующее значение I<sub>meas</sub>, и цикл измерений повторялся. Каждая серия измерений включала около 1000 экспе-

риментальных точек в цикле " $0 \rightarrow H_{\text{ext}}^{\text{max}} \rightarrow 0$ ".

## 2. Результаты исследования

Некоторые результаты измерений полевых зависимостей магнитосопротивления  $\frac{\Delta \rho}{\rho_{273 \, \mathrm{K}}}(H_{\mathrm{ext}})$  при  $T=77.3 \, \mathrm{K}$  для типичного образца керамического ВТСП состава  $\mathrm{YBa_2Cu_3O_{\sim 6.95}}$  при повышении и понижении значения  $H_{\mathrm{ext}}$  представлены на рис. 1.

Более подробно результаты измерений магнитосопротивления при достаточно низких значениях транспортных токов (I = 200 mA,  $j/j_c \sim 0.2$ ) и высоких (I = 800 mA,  $j/j_c \sim 0.8$ ) показаны на рис. 2, *a*. На рис. 2, *b* представлены полевые зависимости производной  $\frac{dR}{dH_{\text{ext}}}$ . Полевые зависимости величин  $\frac{\Delta \rho^+}{\rho_{273\text{K}}} - \frac{\Delta \rho^-}{\rho_{273\text{K}}}$ от напряженности внешнего магнитного поля  $H_{\text{ext}}$  представлены на рис. 2, *c* (здесь и далее индексы "+" и "-" означают соответственно повышение и понижение поля  $H_{\text{ext}}$ ).

Как видно из рис. 1 и 2, независимо от величины  $j/j_c$  все кривые  $R(H_{\text{ext}}), \frac{dR}{dH_{\text{ext}}}(H_{\text{ext}})$  и  $\left(\frac{\Delta \rho^+}{\rho_{273 \text{ K}}} - \frac{\Delta \rho^-}{\rho_{273 \text{ K}}}\right)(H_{\text{ext}})$  имеют следующие характерные особенности:

1) значения магнитосопротивления при повышении магнитного поля существенно превышают значения R при понижении  $H_{\text{ext}}$ ;

2) появление магнитосопротивления при повышении напряженности магнитного поля происходит в критических полях "слабых связей"  $H_{c2J}^+$ , значительно меньших полей, при которых магнитосопротивление исчезает при понижении  $H_{ext}$  ( $H_{c2J}^-$ );

понижении  $H_{\text{ext}}(H_{c2J}^{-});$ 3) на кривых  $\frac{dR}{dH_{\text{ext}}}(H_{\text{ext}})$ , полученных при повышении напряженности магнитного поля, наблюдаются харак-



**Рис. 1.** Зависимости  $R(H_{ext})$  для керамического образца ВТСП УВа<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>~6.95</sub> при T = 77.3 К при различных значениях транспортных токов *I*.



 $H_{\rm ext}$ , Ое **Рис. 2.** Зависимости  $R(H_{\rm ext})$  (*a*),  $\frac{dR}{dH_{\rm ext}}(H_{\rm ext})$  (*b*) и  $\left(\frac{\Delta\rho^+}{\rho_{273\,\rm K}}-\frac{\Delta\rho^-}{\rho_{273\,\rm K}}\right)(H_{\rm ext})$  (*c*) для керамического образца ВТСП УВа<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>~6.95</sub> при  $T = 77.3\,\rm K.~j/j_c \sim 0.2$  (темные маркеры) и  $j/j_c \sim 0.8$  (светлые маркеры). Стрелками указано направление изменения величины магнитного поля  $H_{\rm ext}$ .

200

400

0

терные максимумы, соответствующие полю проникновения в сверхпроводящие гранулы  $H_{c1A}^+$ ; при понижении  $H_{ext}$  подобные максимумы выражены довольно слабо; при этом  $H_{c1A}^+ < H_{c1A}^-$ ;

4) на всех кривых  $(\frac{\Delta \rho^+}{\rho_{273\,\mathrm{K}}} - \frac{\Delta \rho^-}{\rho_{273\,\mathrm{K}}})(H_{\mathrm{ext}})$  наблюдается характерный максимум.

При увеличении транспортного тока имеет место заметное увеличение общего уровня магнитосопротивления  $R(H_{\rm ext})$ , появляется тенденция к насыщению на кривых  $R(H_{\rm ext})$  и происходит сдвиг максимума  $H_{\rm peak}$  на зависимостях  $\left(\frac{\Delta\rho^+}{\rho_{273\,\rm K}} - \frac{\Delta\rho^-}{\rho_{273\,\rm K}}\right)(H_{\rm ext})$  в сторону низких магнитных полей (см. рис. 2, c). Заметим, что ход зависимости  $H_{\rm peak}(H_{\rm ext})$  подобен ходу зависимостей  $H_{c2J}^-(H_{\rm ext})$  и  $H_{c1A}^-(H_{\rm ext})$  (см. ниже).

На основании измерений магнитосопротивления при повышении и понижении внешнего магнитного поля  $H_{\rm ext}$  получены зависимости эффективных значений критических полей  $H_{c2J}^+$ ,  $H_{c2J}^-$ ,  $H_{c1A}^+$  и  $H_{c1A}^-$  от приведенных значений транспортных токов  $j/j_c$  (рис. 3), а



**Рис. 3.** Зависимость эффективных значений критических полей,  $H_{\rm cr}$ , керамического образца ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{\sim 6.95}$  при T = 77.3 К от приведенного транспортного тока  $I/I_c$ .  $H_{c2J}$  ( $\bigcirc$ ) и  $H_{c1A}$  ( $\bigcirc$ ). Светлые маркеры — повышение  $H_{\rm ext}$ , темные маркеры — понижение  $H_{\rm ext}$ . Пунктир — зависимость положения максимума  $H_{\rm peak}$  на зависимостях  $\left(\frac{\Delta \rho^+}{\rho_{273\,\rm K}} - \frac{\Delta \rho^-}{\rho_{273\,\rm K}}\right)(H_{\rm ext})$ .



**Рис. 4.** Полевые зависимости критических токов,  $I_c$ , керамического образца ВТСП  $YBa_2Cu_3O_{\sim 6.95}$  при T = 77.3 К. Светлые маркеры — повышение  $H_{ext}$ , темные маркеры — понижение  $H_{ext}$ .

Журнал технической физики, 2008, том 78, вып. 3

$H_{\rm cr}$	A, Oe	B,Oe	C,Oe	$H_{\rm cr}(0), { m Oe}$	Коэффициент корреляции, <i>R</i> <sup>2</sup>
$\begin{array}{c}H_{c2J}^{+}\\H_{c1A}^{+}\\H_{c2J}^{-}\\H_{-1A}^{-}\end{array}$	$\begin{array}{c} 18.0 \pm 4.8 \\ 74 \pm 8.2 \\ 106.6 \pm 12.9 \\ 152.7 \pm 86.3 \end{array}$	$79.1 \pm 5.7 \\288.5 \pm 20.0 \\238.3 \pm 17.7 \\288.5 \pm 74.4$	$0.182 \pm 0.045 \\ 0.0803 \pm 0.0143 \\ 0.149 \pm 0.038 \\ 0.454 \pm 0.185$	$\begin{array}{c} 97.1 \pm 10.5 \\ 362.9 \pm 28.2 \\ 344.9 \pm 30.6 \\ 441.3 \pm 160.7 \end{array}$	0.95 0.97 0.95 0.83

Параметры уравнения  $H_{\rm cr} = A + Be^{-\frac{I/I_c}{C}}$ 

также непосредственно вытекающие из зависимостей  $H_{c2J}^+(H_{\rm ext})$  и  $H_{c2J}^-(H_{\rm ext})$  зависимости критических токов от напряженности внешнего магнитного поля при росте и уменьшении внешнего магнитного поля  $H_{\rm ext}$  (рис. 4). Как видно из рис. 4, критические токи при уменьшении  $H_{\rm ext}$  существенно ниже, чем при увеличении напряженности внешнего магнитного поля:  $I_c^+ \gg I_c^-$ .

Зависимости эффективных значений критических полей  $H_{c2J}^+$ ,  $H_{c2J}^-$ ,  $H_{c1A}^+$  и  $H_{c1A}^-$  от приведенных значений транспортных токов  $j/j_c$  удовлетворительно описываются экспоненциальной функцией  $H_{cr} = A + Be^{-\frac{IIIc}{C}}$  (см. таблицу).

## 3. Обсуждение результатов

Прежде всего отметим, что качественно результаты изучения гистерезиса магнитосопротивления ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>~6.95</sub> в слабых магнитных полях ( $H_{ext} \ll H_{c2A}$ , где  $H_{c2A}$  — верхнее критическое поле сверхпроводящих гранул) принципиально не отличаются от ранее полученных данных, относящихся к различным ВТСП [2–14]. Гистерезисный характер зависимостей  $I_c(H_{ext})$  в цикле " $0 \rightarrow H_{ext}^{max} \rightarrow 0$ " для различных гранулярных (керамических) ВТСП наблюдался и ранее (см., например, [14,28,29]). В основном предметом обсуждения может служить природа влияния силы транспортного тока I на гистерезис магнитосопротивления, т.е. на эволюцию зависимостей  $\frac{\Delta \rho^+}{\rho_{273 \rm K}}(H_{ext})$  и  $\frac{\Delta \rho^-}{\rho_{273 \rm K}}(H_{ext})$  и эффективные значения критических полей  $H_{c2J}^+$ ,  $H_{c2J}^-$ ,  $H_{c1A}^+$  и  $H_{c1A}^-$ , при изменении значения  $j/j_c$  в широком диапазоне (~ 0.01 <  $j/j_c < \sim 0.99$ ).

Очевидно, что величина магнитосопротивления образца ВТСП фактически зависит не от приложенного к образцу внешнего магнитного поля  $\mathbf{H}_{ext}$ , а от внутреннего магнитного поля  $\mathbf{H}_{int}$  — суммы поля  $\mathbf{H}_{ext}$ , полей размагничивания  $\mathbf{H}_{demagn}$ , возникающих в образце под действием внешнего магнитного поля и полей  $\mathbf{H}_{trac}$ , захваченных образцом в результате обработки магнитным полем. Таким образом, в каждом цикле измерений по схеме "0 —  $H_{ext}^{max}$  — 0" участвует два типа образцов ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>~6.95</sub>:

1) керамические образцы, охлажденные в отсутствие магнитного поля (*ZFC*-режим), которые при повышении напряженности внешнего магнитного поля  $\mathbf{H}_{\text{ext}}$  ( $H_{\text{ext}}^+ > H_{c1A}$ ) могут захватывать магнитный поток;

2) образцы, которые при понижении напряженности внешнего магнитного поля  $H_{\rm ext}(H_{\rm ext}^-)$  несут магнитное

поле *H*<sub>trap</sub>, захваченное сверхпроводящими гранулами и, возможно, "слабыми связями" ВТСП (*FC*-режим).

Это означает, что внутреннее магнитное поле образца  $\mathbf{H}_{\text{int}}$  в случае приложения в измерительном цикле "0  $\rightarrow H_{\text{ext}}^{\text{max}} \rightarrow 0$ " внешних полей  $H_{\text{ext}}^+$  и  $H_{\text{ext}}^-$  должно быть различным. Другими словами, в цикле "0  $\rightarrow H_{\text{ext}}^{\text{max}} \rightarrow 0$ " происходит изменение плотности и геометрии распределения джозефсоновских и абрикосовских вихрей в образце ВТСП (см., например, [30–32]).

Как известно [28], достаточно корректный расчет напряженности внутренних магнитных полей сверхпроводника **H**<sub>int</sub> возможен лишь в двух простейших случаях: 1) при  $H_{\text{ext}} < H_{c1A}$  (а в случае ВТСП при  $H_{\text{ext}} < H_{c1J}$  [11]<sup>2</sup>) материал находится в диамагнитном состоянии, магнитная восприимчивость сверхпроводника  $\chi = \text{const} = -\frac{1}{4\pi}$ , и поле  $H_{\text{int}}$  составляет

$$H_{\rm int} = \frac{H_{\rm ext}^+}{1 - D^+},\tag{1}$$

где  $D^+$  — эффективный размагничивающий фактор для поля  $H_{\text{ext}}^+$ ;

2) при высоких значениях  $H_{\text{ext}}^{\text{max}}$  гранулы керамического образца ВТСП полностью пронизаны магнитными вихрями Абрикосова, и определение намагниченности сверхпроводника M возможно в рамках модели критического состояния (см., например, [36–38]); в таком случае поле  $H_{\text{int}}$  составляет

$$H_{\rm int} = H_{\rm ext}^- - D^- 4\pi M, \qquad (2)$$

где  $D^-$  — эффективный размагничивающий фактор для поля  $H^-_{\text{ext}}$  (как правило,  $D^+ \neq D^-$ ).

рассматриваемой области магнитных  $0 \le H_{\rm ext} \le \sim 500 \, {\rm Oe}$ полей корректный расчет намагниченности М, а следовательно и величин внутренних магнитных полей  $H_{int}$ , практически невозможен. Надо полагать, что сравнительное изучение магнитосопротивления ВТСП YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>~6.95</sub> при "0  $\rightarrow$   $H_{\text{ext}}^{\text{max}}$ " и при " $H_{\text{ext}}^{\text{max}} \rightarrow$  0", которому и посвящена настоящая работа, дает возможность оценить величину захваченного магнитного поля  $H_{\rm trap}$  и на ее основе интерпретировать наблюдаемые гистерезисные эффекты.

Понижение общего уровня магнитосопротивления  $\frac{\Delta \rho^{-}}{\rho_{273 \, \mathrm{K}}}$  и повышение эффективных значений критических

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Фактически в случае ВТСП (ввиду крайне низких значений полей  $H_{c1J}$  [33–35]) возможно применение менее жесткого критерия  $H_{ext} < H_{2cJ}$ .

полей "слабых связей"  $H_{c2J}^-$  и сверхпроводящих гранул  $H_{c1A}^-$  при понижении напряженности магнитного поля от  $H_{\text{ext}}^{\text{max}} \sim 500$  Ое до нуля по сравнению с величинами  $\frac{\Delta \rho^+}{\rho_{273\,\text{K}}}$ ,  $H_{c2J}^+$  и  $H_{c1A}^+$  (см. рис. 1–3) качественно согласуется с появлением эффекта захвата магнитного поля  $H_{\text{trap}}$ , ориентированного противоположно внешнему магнитному полю ( $\mathbf{H}_{\text{trap}} \uparrow \downarrow \mathbf{H}_{\text{ext}}$ ) и возрастающего при увеличении транспортного тока (см., например, [14]).

Необходимо отметить, что физический смысл критических полей  $H_{c2J}^+$  и  $H_{c1A}^+$  с одной стороны, и  $H_{c2J}^-$  и  $H_{c1A}^-$ , с другой, принципиально различен. Дело в том, что критические поля "слабых связей" и сверхпроводящих гранул ВТСП имеют достаточно сильную ориентационную зависимость, и в керамических (поликристаллических) образцах присутствуют гранулы и межгранульные границы, различным образом ориентированные по отношению к внешнему магнитному полю H<sub>ext</sub>. При повышении напряженности поля  $\mathbf{H}_{\mathrm{ext}}$  ("0  $\rightarrow$   $H_{\mathrm{ext}}^{\mathrm{max}}$ ") исходные образцы находятся в мейсснеровской фазе и процессы перехода "слабых связей" в резистивное состояние и проникновения магнитного поля в серхпроводящие гранулы протекают при минимально возможных значениях критических полей *H*<sub>c2J</sub> и *H*<sub>c1A</sub>. При понижении напряженности поля  $\mathbf{H}_{\mathrm{ext}}$  (" $\mathcal{H}_{\mathrm{ext}}^{\mathrm{max}} 
ightarrow 0$ ") исходные образцы находятся в смешанном состоянии, и в эксперименте последовательно фиксируются процессы выхода магнитного поля из сверхпроводящих гранул в поле  $H_{c1A}^- > H_{c1A}^+$  и перехода "слабых связей" в сверхпроводящее состояние в поле  $H_{c2I}^- > H_{c2I}^+$  (см. рис. 3).

Обнаруженные в работе эффекты понижения эффективных значений критических полей "слабых связей" и сверхпроводящих гранул ВТСП YBa2Cu3O~695 при увеличении плотности транспортного тока обусловлены исключительно эффектами захвата магнитного поля как под действием внешнего магнитного, так и в результате протекания в гранулярном образце достаточно сильных локальных токов, плотность которых существенно превосходит плотность макроскопических транспортных токов  $(j_{local} > j)$ , и приводящих к возникновению под действием этих токов достаточно сильных локальных магнитных полей  $(H_{local} > H_{ext})$  [39]. Сами значения критических полей  $H_{c2J}^+$  и  $H_{c1A}^+$  для образцов, находящихся в ZFC-режиме (т.е. на полуцикле " $0 \rightarrow H_{\mathrm{ext}}^{\mathrm{max}}$ "), могут быть определены экстраполяцией полученных значений  $H_{\rm cr}(I/I_c)$  на нулевое значение плотности транспортного тока (см. таблицу, столбец  $H_{cr}(0)$ ).

Отличие между значениями  $H_{\rm cr}(0)$  и  $H_{\rm cr}(H_{\rm ext})$  позволяет определить значения полей  $H_{\rm trap}$ , захваченных "слабыми связями"  $H_{\rm trap}^{wl}$  и свехрпроводящими гранулами  $H_{\rm trap}^{g}$  ВТСП УВа<sub>2</sub>Си<sub>3</sub>О<sub>~6.95</sub> (рис. 5). При этом величины  $H_{\rm trap}^{wl}(H_{\rm ext})$  удается определять непосредственно как разности между  $H_{c2J}^+(H_{\rm ext})$  и  $H_{c2J}^+(0)$ , поскольку всегда  $H_{c2J}^+(H_{\rm ext}) < H_{c1A}^+(H_{\rm ext})$  и захват магнитного поля связан только с взаимодействием "слабых полей" с внешним магнитным полем и локальными магнитными полями  $H_{\rm local}$  [39]. При  $H_{\rm ext} > H_{c2J}^+$  можно определять лишь



**Рис. 5.** Магнитные поля  $H_{\text{trap}}$ , захваченные "слабыми связями" ( $\bigcirc$ ) и сверхпроводящими гранулами (пунктир) ВТСП УВа<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>~6.95</sub>;  $\bigcirc$  — суммарные значения  $H_{\text{trap}}$ .

суммарные захваченные поля

$$H_{\text{trap}}^{\Sigma}(H_{\text{ext}}) = H_{\text{trap}}^{wl}(H_{\text{ext}}) + H_{\text{trap}}^{g}(H_{\text{ext}}),$$

откуда и находится зависимость  $H_{\text{trap}}^g(H_{\text{ext}})$ .

# 4. Заключение

Проведенное в настоящей работе изучение гистерезиса магнитосопротивления керамических образцов высокотемпературного сверхпроводника YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> в относительно слабых внешних магнитных полях при различных значениях плотности транспортного тока позволило надежно установить наличие следующих эффектов:

1) величина магнитосопротивления  $\frac{\Delta \rho^+}{\rho}$  при повышении напряженности внешнего магнитного поля существенно превышает  $\frac{\Delta \rho^-}{\rho}$  при понижении поля, гистерезис магнитосопротивления существенно возрастает при повышении плотности транспортного тока;

2) во всем диапазоне величины плотности транспортного тока эффективные значения критических магнитных полей "слабых связей"  $H_{c2J}$  и нижних критических полей сверхпроводящих гранул  $H_{c1A}$  при понижении напряженности поля значительно выше, чем значения  $H_{c2J}$  и  $H_{c1A}$  при повышении напряженности внешнего магнитного поля;

3) значение захваченного магнитного поля возрастает при повышении плотности транспортного тока, но уже при относительно невысоких значениях  $j/j_c$  величина  $H_{\text{trans}}$  выходит на насыщение.

Обнаруженные в работе сильные гистерезисные эффекты в магнитосопротивлении гранулярных ВТСП ограничивают возможности их практического применения в качестве рабочего тела сенсоров магнитного поля, поскольку

1) из-за гистерезиса магнитосопротивления применение гранулярных ВТСП, охлажденных в *ZFC*-режиме, 2) область возможного применения гранулярных ВТСП простирается от  $H_{\text{meas}} = H_{c2J}^+$  до  $H_{\text{meas}}$ , соответствующего выходу зависимости  $\frac{\Delta \rho^+}{\rho}(H_{\text{meas}})$  на насыщение;

3) расширение области использования в сторону достаточно высоких значений  $H_{\text{meas}}$  может быть достигнуто только путем понижения транспортных токов (и, наоборот, — для измерений слабых полей  $H_{\text{meas}}$  необходимо повышение силы транспортного тока, приводящее к снижению нижнего порога измерений — поля  $H_{c21}^+$ ).

## Список литературы

- Bednorz J.G., Müller K.A. // Zs. Phys. B. 1986. Vol. 64. S. 1986.
- [2] Ekin J.W., Braginski A.I., Panson A.J., Janoko M.A. et al. // J. Appl. Phys. 1987. Vol. 62. P. 4821.
- [3] Chen K.Y., Qian Y.J. // Physica C. 1989. Vol. 159. P. 131.
- [4] Каримов Ю.С., Кикин А.Д. // СФХТ. 1990. Т. З. С. 631; Karimov Yu.S., Kikin A.D. // Physica C. 1990. Vol. 169. Р. 50.
- [5] Cai X.Y., Gurevich A., Tsu I.-F. et al. // Phys. Rev. B. 1998. Vol. 57. P. 10951.
- [6] Ovchinikov Yu.N., Wolf S.A., Kresin V.Z. // Phys. Rev. B. 2001.
   Vol. 63. P. 064 524.
- [7] Ji L., Rzchowski M.S., Annand N., Tinkham M. // Phys. Rev. B. 1993. Vol. 47. P. 470.
- [8] Kiliç A., Kiliç K., Yetiş H., Çetin O. // J. Appl. Phys. 2004. Vol. 95. P. 1924.
- [9] Kiliç A., Kiliç K., Yetiş H., Çetin O. // New J. Phys. 2005. Vol. 7. P. 212.
- [10] Derevyanko V.V., Sukhareva T.V., Finkel V.A. // Func. Mater. 2004. Vol. 11. P. 710.
- [11] Dos Santos C.A.M., Da Luz M.S., Ferreira B., Machado A.J.S. // Physica C. 2003. Vol. 391. P. 345.
- [12] Mogilko E., Schlesinger Y., Burlachkov L. // Physica B. 2000.
   Vol. 284–288. P. 911.
- [13] Балаев Д.А., Шайхутдинов К.А., Попков С.И., Петров М.И. // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29. С. 15.
- [14] Das Vitgens, Garcia S., Ghivelder L. // Eur. Phys. J. B. 2006. Vol. 49. P. 135.
- [15] Natarajan A., Wang W., Ma E., Bhattacharya R.N., Blaugher R.D. // Microsys. Technol. 1999. Vol. 6. P. 1432.
- [16] Albiss B.A. // Supercond. Sci. Technol. 2005. Vol. 18. P. 1222.
- [17] Ionescu M., Winton B., Silver T., Dou S.X., Ramer R. // Appl. Phys. Lett. 2004. Vol. 84. P. 5335.
- [18] Pannetier M., Fermon C., Legoff G., Simola J., Kerr E. // Science. 2004. Vol. 304. P. 1648.
- [19] Pannetier-Lecoeur M., Fermon C. // Phys. Rev. B. 2005. Vol. 72. P. 180 501.
- [20] Balaev D.A., Shaihutdinov K.A., Popkov S.I., Gokhfeld D.M., Petrov M.I. // Supercond. Sci. Technol. 2004. Vol. 17. P. 175.
- [21] Деревянко В.В., Сухарева Т.В., Финкель В.А. // ФТТ. 2004. Т. 46. С. 1740.
- [22] Finkel' V.A., Arzhavitin V.M., Blinkin A.A., Derevyanko V.V., Razdovskii Yu.Yu. // Physica C. 1994. Vol. 235–240. P. 303.
- [23] Капчерин А.С., Папиров И.И., Стоев П.И., Торяник В.В., Финкель В.А., Шкуропатенко В.А., Бухарова Т.И. // СФХТ. 1992. Т. 5. С. 113.

- [24] Деревянко В.В., Сухарева Т.В., Финкель В.А. // ФТТ. 2006. Т. 48. С. 1374.
- [25] Торяник В.В., Финкель В.А., Деревянко В.В. // Физика и химия обработки материалов. 1995. Вып. 5. С. 55.
- [26] Финкель В.А., Торяник В.В. // ФНТ. 1997. Т. 23. С. 824.
- [27] Финкель В.А., Деревянко В.В. // ФТН. 2000. Т. 26. С. 128.
- [28] Kunchur M.N., Askew T.R. // J. Appl. Phys. 1998. Vol. 84. P. 6763.
- [29] Obukhov Yu.V. // J. Supercond. 1991. Vol. 5. P. 101.
- [30] Müller K.H., Matthews D.N. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 1993. Vol. 3. P. 1229.
- [31] Altshuler E., Garcia S., Barroso J. // Physica C. 1991. Vol. 177. P. 61.
- [32] Altshuler E., Mune P., Musa J., Gonzales J.L., Eres O., Hart C. // J. Supercond. 1995. Vol. 8. P. 781.
- [33] Senoussi S., Aguillon C., Hadjoudj S. // Physica C. 1991.
   Vol. 175. P. 215.
- [34] Ефимова Н.Н., Попков Ю.А., Устименкова М.Б., Финкель В.А. // ФНТ. 1994. Т. 20. С. 343.
- [35] Кузьмичев Н.Д. // Письма в ЖЭТФ. 2001. Т. 74. С. 291.
- [36] Bean C.P. // Phys. Rev. Lett. 1962. Vol. 8. P. 250.
- [37] Clem J.R. // Physica C. 1988. Vol. 153-155. P. 50.
- [38] Stucki F., Rhyner J., Blatter G. // Physica C. 1991. Vol. 181. P. 385.
- [39] Daghero D., Mazzetti P., Stepanescu A., Masoero A. // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 66. P. 184 514.